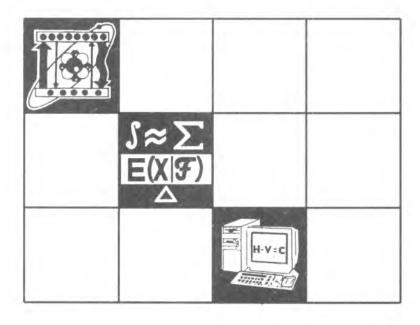
## ВЕСТНИК

Белорусского государственного университета

СЕРИЯ 1

Физика Математика Информатика

2/2002



аберраций пространственной структуры изображения. Пусть исходный объект выпуклый. Тогда удобно свести к минимуму искажения для точек изображения с поперечными координатами  $x_S=0$ ,  $y_S=0$  в координатной системе каждой отдельной голограммы. Это значит, что параметр аберраций (3) должен обращаться в нуль для  $x_S=0$ ,  $y_S=0$ , т. е. поперечные координаты опорного источника должны удовлетворять условию:

$$y_R - x_R = (H_y^2 - H_x^2)(z_R^3/z_S^3 - 1)/6$$
.

Пусть, к примеру,  $z_R = z_S/2$ . Тогда последнему условию удовлетворяют такие поперечные координаты опорного источника:  $y_R^2 = 7H_x^2/48$ ;  $x_R^2 = 7H_y^2/48$ , отсчитываемые от центра каждой прямоугольной голограммы.

Таким образом, один из оптимальных путей уменьшения аберраций голографотомографического изображения и повышения его качества — использование так называемой синтезированной приемной апертуры, когда регистрирующая среда в совокупности представляет собой множество элементарных плоских голограмм, составляющих сложную пространственную поверхность.

- 1. Левин Г.Г., Вишняков Г.Н. Оптическая томография. М., 1989.
- 2. Милер М. Голография. Л., 1979.
- 3. Кухарчик П.Д., Сердюк В.М., Титовицкий И.А. // Оптика и спектроскопия. 1997. Т. 82. № 2. С. 335.
  - 4. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М., 1973,

Поступила в редакцию 24.11.2001.

*Петр Дмитриевич Кухарчик* – доктор технических наук, профессор, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Владимир Михайлович Сердюк - кандидат физико-математических наук, ведущий на-

учный сотрудник НИИ ПФП.

**Иосиф Антонович Титовицкий** – кандидат технических наук, заведующий лабораторией радиоголографии НИИ ПФП.

УДК 621.373

## И.М. ГУЛИС, К.А. САЕЧНИКОВ

## ВКР-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА LiIO<sub>3</sub> С СИНХРОННОЙ НАКАЧКОЙ

The generation schemes and parameters of Stockes SRS (stimulated Raman scattering) pulses in LiIO<sub>3</sub>-based SRS-lasers synchronously pumped by picosecond pulses of a passively mode-locked AYG:Nd<sup>3+</sup> laser in the intra- and extracavity pump mode have been compared. The profiles of pump and SRS-pulses have been analyzed depending on the mismatch of the cavity lengths. The possibility for a considerable reduction of SRS-pulse duration relative to that of the pump pulses has been demonstrated. A mechanism underlying the formation of SRS-pulse profile has been considered.

В работах [1] описан твердотельный лазер на АИГ:Nd³+ с непрерывной накачкой и пассивной синхронизацией мод, в котором кристалл LiIO₃ внутри резонатора выполняет одновременно две функции: комбинационно-активной среды и нелинейного преобразователя частоты (в нем происходит суммирование компонент вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) с излучением основной частоты), в результате чего на выходе при соответствующих ориентациях кристалла вырабатывается излучение видимого диапазона спектра. Исследования структуры цугов пикосекундных импульсов показали [2], что цуг ВКР резко укорочен по сравнению с цугом

импульсов накачки. Причиной этого является не только истощение накачки за счет развития ВКР-преобразования, но и нарушение согласованности резонаторов для частот накачки и ВКР в случае несовпадения их оптических длин для данных частот вследствие дисперсии во внутрирезонаторных элементах. Оптимальной с точки зрения согласованности баз резонаторов явилась бы схема с независимыми резонаторами для накачивающего и ВКР-лазеров.

Настоящая работа посвящена исследованию и сопоставлению режимов и механизмов генерации стоксовых ВКР-импульсов в синхронно накачиваемых ВКР-лазерах на кристаллах LiIO<sub>3</sub> в двух вариантах: внутри- и внерезонаторной синхронной накачки (CH).

Схемы экспериментальных установок представлены на рис. 1. Разработанный вариант схемы внутрирезонаторной СН (рис. 1 а) обеспечивает возможность независимого изменения базы резонатора для ВКР-излучения при постоянной базе резонатора для излучения накачки (основная частота АИГ:Nd³+) за счет пространственного разделения пучков при помощи дисперсионного элемента. Повышение эффективности преобразования достигается за счет использования высокой внутрирезонаторной мощности накачивающего лазера и коллинеарного совмещения пучков накачки и ВКР в кристалле LiIO<sub>3</sub>. Было получено ВКР-рассеяние на фононной моде 820 см⁻¹. Эффективность преобразования основного излучения лазера накачки в ВКР-компоненту составила ~20 %. В данном варианте схемы часть энергии импульса накачки переходит в излучение ВКР-компоненты, что при последовательных обходах основного резонатора деформирует фронт возбуждающего импульса.

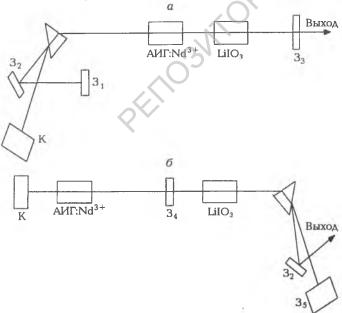


Рис. 1. Схемы экспериментальных установок для получения дискретно-перестраиваемого ВКР-излучения с a — внутри- и  $\delta$  — внерезонаторной СН.

К – кювета с насыщающимся поглотителем в контакте с глухим зеркалом;  $3_1$ ,  $3_2$ ,  $3_5$  – глухие зеркала для ВКР-компонент;  $3_3$  – R = 91 % для 1,06 мкм и 10 % для 1,16 мкм;  $3_4$  – R = 50 % для 1,06 мкм и 90 % для ВКР-компонент

На рис. 1 б покаоптимальный вариант схемы внерезонаторной обеспечения устойчивой работы лазера в резонатоиспользованы зеркала глухие радиусом кривизны 1,5 м. Селективное зеркало 34, связывающее резонаторы накачивающего накачиваемого лапропускает зеров, 50 % излучения накачки (1,064 мкм) и отражает 90 % излучения ВКР в широкой спектральной области. Для снижения лучевой нагрузки на кристалл он устанавливается

между зеркалом 34 и призмой ВКР-резонатора вне области перетяжки пучка. Использование призмы позволяет развязать резонаторы накачивающего и ВКР-лазеров и производить настройку резонатора на отдельные ВКР-компоненты. Перестройка частоты излучения ВКР-преобразователя осуществляется поворотом зеркала 35. Преобразованное ВКР-излучение выводится из резонатора призмой и зеркалом 32. Такая схема (см. рис. 1 б) обеспечивает накачку ВКР-среды импульсами основной частоты лазера накачки с недеформированным профилем. Анализ частот полученного преобразованного ВКР-излучения с использованием результатов работ [3] показал, что ВКР-рассеяние осуществляется на фононных частотах 820, 171 и 87 см<sup>-1</sup> при соответствующей настройке дисперсионного резонатора. Отметим, что для схемы с внутрирезонаторным ВКР-преобразователем рассеяние на модах 171 и 87 см<sup>-1</sup> не наблюдалось вследствие экспериментальных трудностей, связанных с геометрической компоновкой схемы.

Для двух вариантов схем с использованием метода неколлинеарной генерации второй гармоники измерены кросс-корреляционные и автокорреляционные функции интенсивности (сложение импульсов второй гармоники излучения ВКР с основной частотой, сложение импульсов второй гармоники ВКР) и исследована зависимость длительности ВКР-импульсов от рассогласования баз резонаторов  $\Delta l = l_{\text{нак}} - l_{\text{ВКР}}$  (рис. 2). Видно, что для схемы с внутрирезонаторным расположением кристалла минимальные длительности импульсов  $\sim$ 5 пс достигаются при  $L_{\rm BKP} > L_{\rm Hak}$ , при этом область устойчивости режима генерации ВКР составляет ~3 мм, а область минимальных значений длительностей импульсов –  $\sim$ 0,5 мм. При  $L_{\rm BKP} < L_{\rm нак}$  импульсы ВКР удлиняются, однако режим генерации остается устойчивым. При длительностях накачивающих импульсов ~40 пс минимальные длительности ВКР импульсов ~5 пс. При более высоких добротностях резонатора импульсы удлиняются до 15 пс, а импульсы накачки в этих режимах также увеличиваются до ~100 пс, область устойчивости режима расширяется до 10 мм.

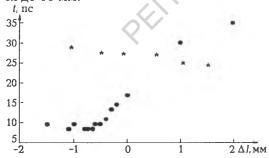


Рис. 2. Зависимость длительностей ВКР-импульсов, определяемых путем измерения полуширин автокорреляционных функций интенсивности, от величины рассогласования баз резонаторов. Δ*l* для схем с внутрирезонаторным (\*) и внерезонаторным (\*) расположением кристалла LilO<sub>3</sub>

Для схемы с внерезонаторной СН (см. рис. 2) область устойчивости режима генерации составляет  $\sim$ 1 мм возле положения с  $\Delta l = 0$  мм, принятого условно (максимальная мощность и стабильность ВКР-генерации). В данном случае длительности импульсов ВКР-излучения достигают  $\sim$ 25 пс и существенным образом не меняются в пределах устойчивой работы лазера.

На рис. 3 (кривые *I*) представлены результаты измерений кросс-корреляционных функ-

ций при сложении короткого импульса второй гармоники ВКР и импульса накачивающего лазера для схемы внутрирезонаторной СН. Обнаружено резкое изменение профиля импульса накачки в процессе развития ВКР (формирование провала и резкого фронта), определяемое степенью рассо-

гласования баз резонаторов лазера накачки и ВКР. Аналогичные эффекты для газовой ВКР-среды рассматривались ранее в [4]. На этом же рисунке приведены формы кросс-корреляционных функций импульсов ВКР (кривые 2). Рис. З  $\delta$  соответствует равенству баз резонаторов лазера накачки и ВКР.

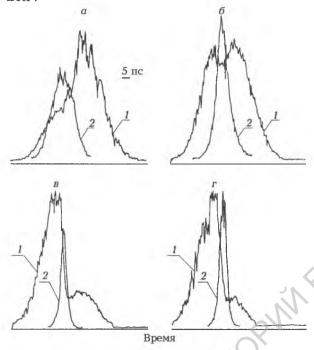


Рис. 3. Вид кросс-корреляционных функций импульсов излучения лазера накачки – I и ВКР-лазера – 2, измеренных при разной длине базы  $\Delta I$  ВКР-резонатора: a – 2,  $\delta$  – 0, s – (-1), z – (-1,5) мм

На основе полученных экспериментальных зультатов можно предложить динамику процесса формирования импульсов ВКР. На начальном этапе формирования пикосекундных импульсов в резонаторе мощность импульсов меньше пороговой для развития ВКР. Когда в нелинейный кристалл приходит импульс накачки С интенсивностью выше пороговой, в среде формируются когерентные колебания, развитие которых (нестационарный режим ВКР) несколько запаздывает относительно накачки. Так как длительность импульса накачки больше типичных значений времени фазовой релаксации сре-(единицы

кунд), это запаздывание невелико в сравнении с полушириной импульса. В результате импульс ВКР несколько короче импульса накачки и задержан относительно накачки по времени.

При втором и последующих проходах картина зависит от соотношения баз резонаторов. Импульс когерентных колебаний формируется в поле бигармонической накачки (импульс основной частоты и стоксовой компоненты). Важным является то обстоятельство, что временной профиль импульса основной частоты оказывается деформированным за счет преобразования стоксову компоненту. При равенстве баз резонаторов (см. рис. 3 б) вследствие указанного искажения временной профиль амплитуды когерентных колебаний смещается в область меньших времен, импульс ВКР на этом проходе формируется в области перекрытия крутого спада импульса накачки и сдвинутого по времени импульса ВКР от первого прохода. На третьем и последующих проходах за счет усиления деформации импульса накачки его спадающий фронт и далее сдвигается в область меньших времен, одновременное сокращение импульса ВКР и увеличение крутизны спада импульса накачки прогрессивно уменьшают длительность ВКР-импульса на последующих проходах. Результирующая картина наложения всех импульсов накачки (которая регистрируется кросс-корреляционной функцией) изображена на рис. 3 (кривые 1).

При  $L_{\rm BKP} > L_{\rm нак}$  (рис. 3 в, г) импульс ВКР с запозданием приходит на крутой спадающий фронт деформированного импульса накачки, что способствует более быстрому сокращению длительностей, однако при этом режим может становиться неустойчивым из-за прогрессивного запаздывания импульса ВКР на последующих проходах. Это коррелирует с постепенным укорачиванием наблюдающихся цугов импульсов ВКР. Импульс накачки при этом сильнее истощается в области больших времен.

При  $L_{\rm BKP} < L_{\rm нак}$  (рис. 3 a) импульс ВКР приходит с опережением импульса накачки и не срабатывает обсуждавшийся выше механизм сокращения с участием крутого фронта деформированного импульса накачки. Длительность импульсов ВКР при этом возрастает по мере увеличения рассогласования баз резонаторов.

Таким образом, полученные результаты показывают, что наиболее короткие импульсы ВКР получаются в схеме с внутрирезонаторным расположением кристалла (см. рис. 1 а), а основой механизма сокращения длительностей ВКР-импульсов при накачке относительно длительными (десятки пикосекунд) импульсами является резкая деформация импульса накачки за счет преобразования энергии в стоксову компоненту, что на последовательных обходах резонатора приводит к возбуждению когерентных колебаний среды в поле бигармонической накачки сдвинутыми по времени импульсами.

В варианте внерезонаторной СН деформации импульсов накачки не происходит, обсуждавшийся выше механизм сокращения длительностей не работает, длительности импульсов (см. рис. 2) оказываются больше, чем для случая схемы с внутрирезонаторной СН при оптимальном согласовании баз.

- 1. Бельский А.М., Гулис И.М., Саечников К.А. и др. // Квант. электрон. 1992. Vol. 19. № 8. Р. 769; 1994. Vol. 21. № 8. Р. 767; 1994. Vol. 21. № 3. Р. 371; 1995. Vol. 22. № 8. Р. 841.
- 2. Гулис И.М., Саечников К.А. // III Международная конференция по лазерной физике и спектроскопии: В 2 т. Гродно, 1997. Т. 1. С. 84.
- 3. Claus R., Schrötter H. W., Hacker H. H. at al. // Z. Naturforsch. 1969. Vol. 24A. P. 1733; 1970. Vol. 25A. P. 306.
- 4. Апанасевич А., Запорожченко Р.Г., Орлович В.А.и др. // Квант. электрон. 1989. Vol. 16. № 5. Р. 1009.

Поступила в редакцию 09.11.2001.

*Игорь Михайлович Гулис* – доктор физико-математических наук, профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии.

Константин Алексеевич Саечников – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики БГПУ им. М. Танка.

УДК 534

А.В. НОВИЦКИЙ, Л.М. БАРКОВСКИЙ, А.Н. ФУРС

## ОСОБЕННОСТИ ТЕНЗОРНЫХ ГЕОМЕТРООПТИЧЕСКИХ РЯДОВ В СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕДАХ

Tensor series of geometrical optics is considered in anisotropic one-dimensional media. Tensor eikonal equation, the solution of Maxwell equations in geometro-optical approximation and transfer equations are obtained. The calculations are fulfilled in a particular case of isotropic stratified medium, and a possibility for the coinsidence of approximate solution with an exact solution of Maxwell equations is investigated.